# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-226232 (P2000-226232A)

(43)公開日 平成12年8月15日(2000.8.15)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
C 0 3 C	8/24		C 0 3 C	8/24	4 G 0 6 2
	3/066			3/066	5 C 0 9 4
G09F	9/30	3 4 8	G09F	9/30	348A

		審查請求	未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特願平11-30330	(71)出顧人	591021028 奥野製薬工業株式会社
(22)出顧日	平成11年2月8日(1999.2.8)		大阪府大阪市中央区道修町4丁目7番10号
		(72)発明者	富田 隆幸
			大阪府大阪市城東区放出西2丁目1番25号 奥野製薬工業株式会社第2工場内
		(72)発明者	竹村 康孝
			大阪府大阪市城東区放出西2丁目1番25号 奥野製薬工業株式会社第2工場内
		(74)代理人	100065215
			弁理士 三枝 英二 (外10名)
•			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 無鉛低融点ガラス組成物

## (57)【要約】

【課題】 低融点無鉛のガラス組成物であって、PDP の各要素の素材として有用なガラス組成物を提供。 【解決手段】 無鉛低融点ガラス組成物であって、その組成がZnO45~60%(重量%、以下同じ)、B2 O3 23~35%、SiO25~25%、R2O(K2O, Na2O, Li2Oの総和)4~14%、RO(CaO, BaO, MgOの総和)0~3%及びTiO20~5%であることを特徴とするガラス組成物。 1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 無鉛且つ低融点のガラス組成物であっ て、その組成が重量%で

ZnO 45~60 23~35 B 2 O 3 S i O<sub>2</sub> 5~25 R<sub>2</sub>O(K<sub>2</sub>O, N<sub>a2</sub>O, Li<sub>2</sub>Oの総和) 4~14 RO(CaO, BaO, MgOの総和) 0~3 0~5 TiO2 であることを特徴とするガラス組成物。

【請求項2】 プラズマディスプレイパネルの透明電極 を被覆する誘電体ガラス層として用いられる請求項1に

記載のガラス組成物。 【請求項3】 プラズマディスプレイパネルのアドレス

電極を被覆する誘電体層ガラスとして用いられる請求項 1に記載のガラス組成物。

【請求項4】 プラズマディスプレイパネルの隔壁を形 成するガラスとして用いられる請求項1に記載のガラス 組成物。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、無鉛低融点ガラス 組成物に関する。

### [0002]

【従来の技術】近年、テレビジョン、コンピューター等 の平面表示装置の分野においては、プラズマディスプレ イパネル、即ちPDPが汎用されつつある。該PDP は、2枚の基板ガラス間に、隔壁にて仕切られた多数の セル (微小放電空間)を形成させ、各セル内表面に蛍光 おり、上記セル内の電極間放電によって放電ガスを励起 し、その際発する紫外線により基底状態にある蛍光体を 発光させて画素を形成するものである。

【0003】通常AC型PDPは、その前面ガラス基板 の片面(背面基板と向き合う面)に透明電極とこれを被 覆する誘電体ガラス層を設け、また背面ガラス基板の片 面(前面基板と向き合う面)に、上記透明電極と直交す るように複数のアドレス電極を形成し、該電極部分を含 む基板上面全面を誘電体ガラス層で被覆し、非電極部分 に相当する上記誘電体ガラス層上に、形成されるセル間 40 でのクロストークを防止するための隔壁を設置し、最終 的に該隔壁の側面及び底面に蛍光体を配置して製造され ている。

【0004】上記PDPの誘電体ガラス層や隔壁等の各 要素の形成には、専ら低融点のガラスが粉末形態で用い られている。即ち、該低融点ガラス粉末を通常500~ 600℃程度の温度で焼成メルトして一体化させてい る。該ガラス粉末としては、所望の低融点特性を満足 し、しかもガラス特性を幅広く選択できることから、鉛 を含有するPbO-SiO2-B2O3系ガラスが汎用さ

れてきた。

【0005】しかるに、上記ガラス材料は、この種PD Pの各要素の形成用ガラスとしては、優れた性質を有す るものであったが、昨今の環境問題を考慮すると、有害 な鉛成分を多量に含む点より、その利用は好ましくな く、回避すべきものである。更に、電極とガラス中の鉛 成分との接触による不具合が発生するおそれがあった り、また例えばサンドブラスト法による隔壁形成にこれ を利用する場合には、基板上全面にガラスペーストを塗 10 布し、乾燥し、その後ブラスト処理により上記ガラスの およそ60%がブラスト材と共に廃棄されることを考慮 すると、その廃棄処理に煩瑣な作業及びコストを要する 不利がある。

【0006】従って、PDP業界においては、上記鉛を 含有するガラスに代替できる鉛成分を含まないガラスの 開発が望まれており、この要望に合わせて、種々の鉛不 含ガラスが提案されている。その例としては、例えば前 面基板の透明電極を被覆するための誘電体ガラス層用と してのZnO-B2O3-SiO2系ガラス (特開昭60 20 -11246号公報、特開平9-50769号公報、特 開平9-102273号公報、特開平9-278482 号公報等参照)が挙げられる。しかしながら、上記特開 昭60-11246号公報に記載のガラスは軟化点が高 くその透明性が危惧される。また特開平9-27848 2号公報等の記載によれば、B2O3成分が多いほど、誘 電率が低下し、誘電体ガラス層として有利であるとして いる。しかしながら、B2O3成分の増量は耐薬品性を低 下させる傾向にあり、これはガラス粉末の製造時、PD Pの誘電体ガラス層形成時等において該ガラス粉末が水 体を配し、該セル中に放電ガスを充填した構造を有して 30 や薬品と少なからず接触することを考慮すると、決して 好ましいものではない。

> 【0007】背面基板上のアドレス電極を被覆するため のガラス層用としての、鉛不含のガラス組成物は、未だ 具体的には提案されていないが、例えば一般には、ビス マス系ガラスが示唆されている(特開平10-1888 25号公報、特開平10-302651号公報参照)。 これらは、ガラス成分としてのビスマスが、鉛と類似し た性質をガラスに与えることを利用するものと考えられ るが、ビスマス化合物については、その毒性についても なお不明な部分が多く残されており、また資源としても 量が少なく高価であることから、PDPへのこれらの利 用は得策とは考えられない。

【0008】更に、PDPの隔壁用の鉛不含のガラス組 成物としては、例えば特開平8-301631号公報に P2O5系ガラスが、特開平9-283035号公報にZ nO-BaO系ガラスが、特開平10-167758号 公報、特開平10-228869号公報にBi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-S i O2系ガラスが、特開平10-188825号公報に BaO-B2O3-A12O3系ガラスが、それぞれ提案さ 50 れている。しかしながら、これらの各ガラスも尚、PD

Pの隔壁形成用ガラスとして要求される性能を充分に満 足し得るものではなく、特に特開平8-301631号 公報に提案されたP2O5系ガラスは、その熱膨張係数が あまりに高すぎ、そのため比較的多量の低膨張化フィラ ーをガラス粉末に添加して利用する必要があり、これに よって得られるガラス膜がポーラスとなり、隔壁層間の 放電が不安定となり、PDPの寿命が短くなる不利が予 想された。

【0009】このように、現在、PDPの誘電体層や隔 れてきた鉛を含有する $PbO-SiO_2-B_2O_3$ 系ガラ スに匹敵する性能を奏し得るものは、未だ開発されてい ない現状にある。

【0010】しかも、PDPの各要素、即ち前面基板の 電極を被覆する誘電体層、背面基板のアドレス電極を被 覆する誘電体層及び隔壁、のためのガラス組成物は、之 等がほぼ同じ500~600℃の温度で焼成されること 及び熱一体化がなされることを考慮すると、できるだけ 同一組成を有するのが好ましいが、従来、之等各ガラス は、それぞれ異なる要求性能を有する別個のものとして 20 とらえられており、その要求性能の共通性については全 く考慮されていなかった。

#### [0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、従来 PDPの隔壁形成材料として汎用されてきた鉛を含むガ ラス組成物に代わって、毒性が問題とならず、しかも該 鉛系ガラスと同等もしくはこれをも凌ぐ特性を発揮し得 る新しいPDPの各要素用のガラス組成物であって、し かも単一のガラス組成で各要素の要求性能を同時に満足 し得る新しいガラス組成物を提供することにある。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明者は上記目的より 鋭意研究を重ねる過程において、上記PDPの各要素用 のガラスに要求される性能として次のものを掲げ、かか る要求性能をできるだけ多く満足するガラス組成につい て、更に引き続き検討を行なった。

【0013】(1)軟化点が550℃以下であること、(2) 線熱膨張係数 (ガラス単体) が75~85×10-7の範 囲であること、(3)メルトしたガラスが透明であるこ と、(4)鉛、ビスマスをガラス成分として含有しないこ と、(5)誘電率が7.0以下であること、(6)耐電圧が1 K V以上であること、(7)耐水性、耐アルカリ性等の耐 薬品性に優れること。

【0014】その結果、ZnO-SiO2-B2O系ガラ ス中に、上記目的に合致するガラス組成を見出し、ここ に本発明を完成するに至った。

【0015】本発明によれば、無鉛且つ低融点ガラス組 成物であって、その組成が重量%で

ZnOB<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 45~60 23~35

SiO2 5~25

R2O(K2O, Na2O, Li2Oの総和)  $4 \sim 14$ 0~3

RO(CaO, BaO, MgOの総和) TiO2 0~5

であることを特徴とするガラス組成物が提供される。

【0016】特に、本発明によれば、PDPの透明電極 を被覆する誘電体ガラス層として用いられる上記ガラス 組成物、PDPのアドレス電極を被覆する誘電体層ガラ スとして用いられる上記ガラス組成物、及びPDPの隔 壁のための鉛不含のガラス組成物であって、従来汎用さ 10 壁を形成するガラスとして用いられる上記ガラス組成物 が提供される。

> 【0017】本発明に係わるガラス組成物は、上記構成 としたことに基づいて、前記した要求性能を満足する。 即ち、該組成物は、550℃以下の低温で基板ガラスに 焼き付けることができ、所望の低熱膨張係数、透明性、 誘電率、耐電圧、耐水性、耐アルカリ性等の耐薬品性を 有するガラス皮膜を形成できる。

【0018】該ガラス組成物は、従来のPbO-SiO 2-B2O3系ガラスと同様に、粉末化及びペースト化し てPDPの前面基板の透明電極上に塗布し、焼成して誘 電体ガラス層とすることができる。また、本発明ガラス 組成物は、粉末化後、必要に応じて白色顔料を混合して ペースト化して、PDPの背面基板のアドレス電極上に 塗布し、焼成して、誘電体ガラス層乃至は反射層を形成 させることができる。更に、本発明ガラス組成物は、粉 末化、白色顔料又は黒色顔料、無機質フィラー粉末と混 合し、ペースト化し、背面基板上に隔壁形状にパターニ ング後、焼成することによって、隔壁形成用ガラスとし て使用することもできる。

### 30 [0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係わる低融点無鉛 ガラス組成物につき詳述すれば、これは上記特定の組成 (重量%、以下同じ)を有することを特徴とする。

【0020】この組成において、ZnO成分は、従来の 鉛含有ガラスに代替できる鉛不含ガラスの中核をなすも のである。これが45%を下回る場合は、得られるガラ スは軟化点が高くなりすぎ、しかも耐電圧が低下する欠 点がある。60%を越える場合は、耐薬品性が低下す る。

【0021】B2O3成分は23~35%の範囲から選択 40 され、これによってガラスの軟化点及び誘電率を適度に 低下させる働きがある。これが23%を下回ると軟化点 が高くなりすぎる。35%を越える場合は、耐薬品性が 低下する不利がある。

【0022】SiO2成分は、ガラスの骨格となる成分 であり、5~25%の範囲から選択される。これが5% を下回る場合は、ガラス化が困難となるか、ガラス化で きても得られるガラスは耐薬品性、耐電圧、透明性の乏 しいものとなる。25%を上回る使用では、軟化点が5 50 50℃以下のガラスを得ることは困難である。

【0023】 $R_2O$ ( $K_2O$ , Na2O,  $Li_2O$ の総和)成分は、 $4\sim14\%$ の範囲から選択される。これが4%を下回ると軟化点が高くなりすぎ所望の低融点ガラスを得ることは困難となる。14%を上回る配合では、ガラスの線膨張係数が $85\times10^{-7}$ を越え、更に耐電圧が極端に低下する欠点がある。之等の内では、特に少量の配合でガラスの軟化点を低下させる作用のある $Na_2O$ 、 $Li_2O$ の使用が好適である。

【0024】RO(CaO, BaO, MgOの総和)成分は、必ずしも必要ではないが、その添加配合によれば、耐薬品性や耐電圧を向上させる作用を奏し得る。之等は通常3%までの範囲で用いられるのがよく、これを上回る配合ではその増量に応じて、ガラスの軟化点を急上昇させる不利がある。

【0025】TiO₂成分も任意成分であり、その配合によれば、ガラスの耐薬品性を向上させ得る。その配合量は5%までとするのがよく、これを超える多量の配合では、ガラスの軟化点が高くなり過ぎ、透明性も損なう不利がある。

【0026】特に、本発明ガラス組成物において、上記 20 を引用する。 B2O3、R2O等の軟化点を低下させ得る成分の上記範 【0033】 囲内での増量は、軟化点降下に役立つ反面、ガラス中に 面ガラス基板 結晶が発生しやすくなりガラスの透明性を低下させる傾 向があるため、得られるガラスの要求性能に応じて、適 宜それらの適当量を選択するのが望ましい。 (10)と向

【0027】本発明ガラス組成物は、上記各成分を所定割合で組み合わせて利用することに基づいて、前記した特性、即ち、軟化点550℃以下、線熱膨張係数75~85×10<sup>-7</sup>、優れた透明性、誘電率7.0以下、耐電圧1KV以上、良好な耐水性、耐アルカリ性等の耐薬品30性等を有するのである。

【0028】尚、本発明ガラス組成物は、上記各ガラス成分の所定量を必須成分として含有することを前提として、更に必要に応じて、他の適当なガラス成分を含有することもできる。この必要に応じて添加配合できるガラス成分及びその配合量は、得られるガラスの特性に悪影響を与えないもの及び範囲から適宜選択できる。該ガラス成分の具体例としては、例えばSnO、SnO2、WO3、MoO3、A12O3、T12O3、V2O5、La2O3、ZrO2等を例示できる。これらは一種又は二種以上用いることができ、その添加配合量は、いずれも3重量%以内であるのが望ましい。これらの配合は融着温度、耐薬品性の微調整に役立つ場合がある。

器を用いて、湿式乃至乾式粉砕することにより調製できる。尚、湿式粉砕を水中で行なう場合は、水分を沪去して得られるケーキ状物を低温で真空乾燥するのが特に望

【0030】かくして得られる本発明ガラス組成物の粉末は、特に限定されるわけではないが、通常約0.1~30μmの範囲の粒度を有しているのが望ましい。かかる粒度は公知の慣用される方法に従い容易に調整できる。また上記方法に従い得られる粉末粒子は、更に必要10に応じて分級して、上記範囲内の適当な粒度、より好ましくは約0.5~10μmの範囲の粒度に調整することができる。

【0031】本発明ガラス組成物を用いてPDPの各要素を形成させる方法は、各要素に応じて若干異なっており、之等は基本的には、従来より知られている各種方法に従うことができる。以下、その方法を各要素毎に詳述する。

【0032】尚、各要素を有するPDPの代表例の概略 図を図1に示す。以下の記載においては、該図1の符号 を引用する。

【0033】(1) 透明電極(2)を設けたPDPの前面ガラス基板(1)上への誘電体ガラス層(4)の形成AC型の前面基板(1)には、通常のソーダライムガラス或いは高歪点ガラスが用いられ、該ガラスの背面基板(10)と向き合う片面に透明電極(2)(ITO膜)と、該透明電極上に導電性の高いバス電極(3)(例えば厚膜材料による銀電極、アルミニウム電極、スパッタリングによるCr/Cu/Cr電極)がパターニング配置される。この電極(3)上を、全面に亘って本発明に係わるガラス組成物で被覆して、誘電体ガラス層(4)を形成させる。更にこの誘電体ガラス層はMgOからなる保護層(5)でその表面を被覆される。

【0034】本発明の誘電体層用ガラス組成物は、一般 に上述した無鉛低融点ガラス粉末を有機ヴィヒクルと混 合して適当なペースト状形態に調整して使用される。こ こで、用いられる有機ヴィヒクルとしては、一般にこの 種ガラスペーストに利用されている各種のもののいずれ でもよく、これらは通常樹脂の溶剤溶液からなってい る。該樹脂としては、セルロース系樹脂及びアクリル系 樹脂が好ましいものとして例示できる。該セルロース系 樹脂には、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロ ース、ニトロセルロース等が、アクリル系樹脂には、ポ リブチルアクリレート、ポリイソブチルメタクリレート 等が含まれる。上記樹脂は、一般には調整されるガラス ペースト組成物中にその1種を単独で又は2種以上を併 用して、合計量が0.5~20重量%程度の範囲で配合 されるのがよい。また該ガラスペーストには、更に必要 に応じて、通常添加配合できることの知られている添加 剤、例えば沈殿防止剤、分散剤、基板ガラスとの接着性

側面に形成される。

. . . . . . . . .

【0035】上記樹脂の溶剤溶液を構成する溶剤も通常知られている各種のものでよく、特に限定されない。一般には、樹脂の溶解性に優れ、粘稠性のオイルを形成し得るものが好ましい。これには中沸点及び高沸点のエステル系溶剤、エーテル系溶剤、石油系溶剤等が含まれる。具体例としては、例えばブチルセロソルブアセテート、ブチルカルビトールアセテート等のエステル系溶剤、ブチルカルビトール等のエーテル系溶剤、ナフサ、ミネラルターペン等の石油系溶剤等が例示できる。之等は1種単独で用いてもよく、2種以上を併用することも10できる。

【0036】以下、上記ガラスペーストの調製とこれを 用いた誘電体ガラス層の形成方法につき詳述すれば、まず上記樹脂を比較的高沸点の溶剤に溶解したオイル中 に、所定量の本発明ガラス組成物を、三本ロール、ボー ルミル、サンドミル等の分散機で分散させて、スラリー 状乃至ペースト状物(ガラスペースト)を調製し、次い でこのガラスペーストを、例えばドクターブレード法、 ロールコート法、スクリーン印刷法、テーブルコータ ー、リバースコーター、スプレー法等の各種方法に従い、透明電極を設けた前面基板上に塗布施工する。また、予め、本発明ガラス組成物にてドライなグリーンシートを形成させた後、このシートを透明電極を設けた前面基板上にラミネートすることもできる。

【0037】上記の如くして前面基板上に形成されたガラス組成物を、次いで成形炉中で約500~600℃の温度で焼成することにより、所望の誘電体ガラス層を得ることができる。

【0038】かくして得られる誘電体ガラス層は、通常 チタン) 膜厚20~30μmとされ、この膜圧で充分な電気絶縁 30 できる。 性及び放電特性を有する。その耐電圧は、通常1kV以 【004 上、誘電率は7.0以下である。特に、該ガラス層は、 の焼成皮 鉛不含のために電極とガラスとの反応がなく、このこと い。それ からも優れた誘電特性を有している。 ものであ

【0039】また、該ガラス層は透明で表面平滑である。該層の表面平滑性は、欠陥のないMgO保護層の形成を容易なものとし、ひいては安定した放電特性を保証する。この平滑な表面を得るために、特に好ましくは、本発明ガラス組成物の粉末を予め分級して巨大粒子を除去し、更に該粉末のペーストをスクリーンでこして用い40るのがよい。更に、より優れた平滑表面を得るためには、例えば本発明ガラス組成物の内で比較的軟化点の高いガラスを電極サイトに使用し、同比較的軟化点の低いガラスを該高軟化点ガラスの上に積層し、之等を同時に焼成する方法を採用することもできる。

レス電極(8)が、厚膜銀ペースト、厚膜アルミニウムペースト、Cr-Cu-Crのスパッタ膜等により形成され、該電極を被覆するように背面板全面に誘電体ガラス層(7)が形成される。更に、上記電極に隣接する形で多数の隔壁(6)が形成され、各隔壁毎に赤、青、緑の蛍光体(9)がアドレス電極(8)上及び隔壁(6)

【0041】本発明ガラス組成物は、これを適当なペースト状物として、上記アドレス電極を被覆する誘電体ガラス層の形成のために利用される。ここで調製されるペースト状及び誘電体ガラス層の形成は、前記したPDP前面基板の透明電極上の誘電体ガラス層の場合と同様のものとすることができる。また、形成される誘電体ガラス層の膜厚も同様に約20~30μmの範囲とすることができる。

【0042】但し、この誘電体ガラス層は、電極間のリークを防止するための絶縁層としての役目と放電時の輝度向上のための反射板としての役目を有するものであるため、該ガラス層には、輝度向上のために適当な無機顔料等の配合は、本発明ガラス組成物中にその適当量を添加することにより行ない得る。

【0043】上記無機顔料としては、白色系無機顔料を例示できる。その利用によれば、放電発光時にPDPの背面を白色とすることによって光の反射を良好なものとし、PDPの輝度の向上をはかり得る。かかる白色系無機顔料としては、通常この種ガラス組成物に配合されることの知られている各種のもの、例えばTiO2(酸化チタン)系顔料や、ZnO(酸化亜鉛)系顔料等を例示できる

【0044】上記無機顔料の配合量は、得られるガラス の焼成皮膜の着色に必要な最小限に止めるのが好まし い。それは、無機顔料自体が本来焼成時にメルトしない ものであり、その添加は焼成皮膜をポーラスなものとす る傾向があるためである。該無機顔料の配合量は、通 常、本発明ガラス組成物重量の30重量%まで、より好 ましくは20重量%となる量から選ばれるのがよい。 【0045】また、本発明組成物中に添加配合すること のできる無機フィラーとしては、一般に、この種誘電体 ガラス層に添加配合できることの知られている各種のも の、例えばAl2O3、SiO2、ZrO2、ZrSi O<sub>2</sub>、MgO等の焼成温度を調整するものや、β-ユー クリプトタイト、βースポジューメン、溶融シリカ、コ ージェライト等の得られるガラス層の熱膨張係数を微調 整するためのものを挙げることができる。之等はその一 種を単独で用いることもでき、また二種以上を混合して 用いることもできる。それらの粒径は、一般には約0.  $1\sim10\mu$  mの範囲から選ばれるのが好ましい。之等の 無機フィラーの本発明ガラス組成物中への配合量は、こ

₾₾₲₿₾₲₾₿₽ ▼₭₲≉ †Щ□∙₭□■₽ ₿₺₾₵₫₾₫₡

9

がボーラスとなる傾向にあるため、必要最小量とするのが好ましく、通常はガラス組成物重量の30重量%まで、好ましくは20重量%までとされるのがよい。 【0046】更に、上記無機フィラーの他の例としては、各アドレス電極上の誘電体ガラス層に蓄積される電荷を適度にリークして誤放電を防止するための、Ni、Cr等の金属微粒子を挙げることができる。之等の配合量は、各アドレス電極間の絶縁性を損うおそれのない範囲から適宜選択することができる。

# 【0047】(3) 隔壁の形成

【0049】本発明ガラス組成物は、PDPの背面ガラス基板上に単一の隔壁用層を形成させることもでき、また2層構造の隔壁用層を形成させることもできる。例えば形成される隔壁用ガラス層の大部分を、発光輝度を向上させるために白色顔料を用いたものとし、該層の最上部分を黒色顔料を用いたものとする、いわゆるブラックストライプ的な隔壁用ガラス層とすることもできる。【0050】上記各層に応じて本発明ガラス組成物は、例えばTiO2(酸化チタン)、ZnO(酸化亜鉛)等の白色顔料や、CuO-Cr2O3、CuO-MnO-Cr2O3、Cr2O3-CoO-Fe2O3等の焼成黒色顔料を適宜添加配合して、隔壁用ペーストとすることができ

る。また、該ペーストには、その焼成時の隔壁の形状保持性向上のために、適当な無機フィラー、例えばアルミナ、シリカ等、好ましくはアルミナの適当量を添加することができる。更には、βーユークリプトタイト、βースポジューメン、溶融シリカ、コージェライト等のガラス層の熱膨張係数を調整する粉末を添加することもできる。上記無機顔料及び無機フィラーの添加量は、本発明40ガラス粉末に対して通常総量が40重量%以下となる量、好ましくは30重量%以下となる量から選ばれるのがよく、この程度の添加配合では、焼成後の隔壁内部がボーラスとなって、放電特性や寿命に悪影響を与える弊害はない。

10

【0051】本発明ガラス組成物を隔壁形成用ペースト に調製するに当たっては、該隔壁の形成方法に応じて、 前記(1)の項において例示した有機ヴィヒクル、樹脂、 溶剤及び添加剤のそれぞれが、その種類及び量を適宜選 択して、同様にして使用できる。 また、調製されるペ ーストは、従来より慣用されている各種の方法、例えば スクリーン印刷法により直接塗布する方法、パターニン グする方法、ドクターブレード法、ロールコート法、ス クリーン印刷法、テーブルコーター、リバースコータ 10 一、スプレー法、グリーンシートの転写等により塗布施 工した後、公知の各種の方法、例えばサンドブラストに よりパターニングする方法や、フォトリソ埋め込み方 法、ガラスペースト中の樹脂に感光性樹脂を使用したフ ォトリソグラフィー方法、金型よりの転写方法、凸部を 有するロールによる加圧法等のパターニング方法に従っ て、隔壁形状とされ、次いで常法に従い、約550~6 00℃程度の温度で焼成されて、所望の隔壁とされる。 【0052】かくして形成される隔壁は、緻密性、強 度、収縮率、耐薬品性等において、非常に優れたもので

# [0053]

【実施例】以下、本発明を更に詳しく説明するため、実施例を挙げる。尚、例中、部及び%はいずれも重量基準によるものである。

### [0054]

【実施例1~5】特号亜鉛華、ホウ酸、酸化ケイ素、アルカリ炭酸塩、アルカリ土類炭酸塩及び酸化チタンの各原料を、溶融後に表1に示す所定のガラス組成となる量で、それぞれ混合してバッチ原料混合物を調製し、12 00~1250℃で溶融した。取り出した溶融ガラスを水冷ロールに挟んで急冷して、フレーク状のガラスを得た。

【0055】次いで、得られたガラスをボールミル中、アルミナボールを用いて水湿式粉砕し、得られたスラリーを乾燥、ふるい分けし、その後分級して、粒径0.2~10μmの本発明ガラス組成物粉末を得た。

### [0056]

【比較例1~3】実施例1~5において、溶融後に得られるガラス組成が、下記表1に示される通り本発明範囲を外れるもの(比較例1では、ガラス成分中に更に鉛成分及びアルミナ成分を配合した)となるように、バッチ原料混合物を調製する以外は、同様にして、フレーク状の比較ガラスを得た。

[0057]

【表1】

1 1								1 2
FINO.		実	施	<b>6</b> 4		比	較	61
組成	1	2	3	4	5	l	2	3
Z n O	5 0	47	5 6	4 9	5 0	_	61	4 9
B 2O 2	3 0	28	2 5	3 1	3 4	1 3	3 1	2 5
SiO <sub>2</sub>	10	1 5	1 0	8	7	18	3	10
NazO	10	6	4	9	6	_	2	10
L i 20		4	2	-	3	_	3	6
CaO	ı	-	-	3	-	-	-	-
TiO:	_	_	3	_	-	_	-	_
A 1 2 0 s	1	_	_	_	_	5		
РЬО	-	-		_	-	6 4	_	_

【0058】上記で得られた本発明ガラス組成物粉末及 び比較ガラス組成物粉末の特性を以下の通り試験した。

### 【0059】(1)線膨張係数

ガラス粉末試料を棒状に加工成形し、軟化点付近の温度 にて焼成し、所定長さに切断した後、理学電気株式会社 ○℃の温度範囲での伸び率を測定算出した。

### 【0060】(2)軟化点

ガラス粉末試料を白金セル中に投入し、上記装置を用い た示差熱分析により、常温~700℃の温度範囲で軟化 点を求めた。

# 【0061】(3)誘電率

酸化膜を形成させたステンレススチール板上に、ガラス 粉末試料のガラス層(30~50μm)を印刷、焼成し て作成し、該ガラス層上に直径18mmの電極を銀ペー レットパッカード株式会社製4197Aインピーダンス **/ゲインフェーズアナライザーを用いて測定、算出し** た。

#### 【0062】(4)透過率(透明性)

2mm厚のソーダライムガラス板上に、ガラス粉末試料 の20µmガラス層を、550℃で焼成して形成させ、 この焼成ガラス層の透過率を、2mm厚のソーダライム シリカガラスをブランクとして、有限会社東京電色技術\* \*センター製の色と色差測定装置TC-8600Aを用い て、C光源、2度視の条件で測定した。

### 【0063】(5)耐電圧

Cr-Cu-Cr層を形成させたソーダライムガラス板 上に焼成後の膜厚が20μmとなるようにガラス粉末試 製熱機械分析装置TAS-100を用いて、50~35 20 料の層を形成させ、その上に銀電極層を形成させ、菊水 電子工業株式会社製耐電圧試験器875A2を用いて、 両電極間に電圧をかけリークする電圧を測定した。

## 【0064】(6) 耐薬品性

隔壁形成法の内でサンドブラスト法及びフォトリソグラ フィー法においては、その工程中、マスク樹脂及びガラ スペーストの現像、脱離にアルカリ水溶液が用いられる ため、かかるアルカリ水溶液に対するガラスの耐性を以 下の通り試験した。即ち、ガラス粉末試料を用いて、ソ ーダライムガラス板上に約20μmのガラス層を、印 ストを用いて作成し、1MHz時の誘電率を横河ヒュー 30 刷、焼成し、得られる焼成ガラスを100g/リットル 炭酸ソーダ水溶液中に、30℃10分間浸漬し、焼成ガ ラス層表面の変化を肉眼で観察し、以下の基準により評 価した。

#### [0065]

◎:変化なし、○:僅かにラスター色発生、×:白化 得られた結果を下記表2に示す。

[0066]

【表2】

13

13								1
64No.		実	施	例		比	較	例
組成	1	2	3	4	5	1	2	3
熱膨强係数 (×10⁻¹/℃)	81	85	79	82	77	72	74	91
軟 化点 (℃)	525	510	515	526	524	500	512	502
誘電率	8. 2	6. 7	6. 8	6. 3	6. 6	12	6. 9	6. 9
透過率 (%)	91	90	90	92	90	85	75	90
耐 電 用 (V)	1556	1100	1320	1233	1633	1222	420	120
耐薬品性	0	0	Ø	0	0	0	×	0

【0067】表2より、本発明ガラス組成物は、PDPの全面基板の誘電体ガラス層、背面基板の誘電体ガラス層及び隔壁形成用ガラスとしての基本特性を全て満足しており、之等のガラス層形成に有効利用できることが明らかである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明ガラス組成物が適用できるAC型PDP

の概略図である。

【符号の説明】

(1):前面基板

\*(2):透明電極

(3):バス電極

(4):前面誘導体ガラス層

(5):保護層

(6):隔壁

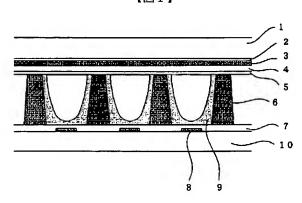
20 (7): 背面誘電体ガラス層

(8):アドレス電極

(9):蛍光体

(10):背面基板

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 松原 繁一

大阪府大阪市城東区放出西2丁目1番25号 奥野製薬工業株式会社第2工場内

(72)発明者 奥野 晴彦

大阪府大阪市中央区道修町4丁目7番10号 奥野製薬工業株式会社内 Fターム(参考) 4G062 AA08 AA09 AA15 BB05 DA03 DAO4 DBO1 DCO4 DCO5 DDO1 DE05 DE06 DF01 EA01 EA02 EA03 EA04 EA10 EB01 EB02 EB03 EB04 EC01 EC02 EC03 ECO4 EDO1 EDO2 EDO3 EE01 EE02 EE03 EF01 EG01 EG02 EG03 FA01 FA10 FB01 FB02 FB03 FC01 FD01 FE01 FF01 FG01 FH01 FJ01 FK01 FL01 GA01 GA10 GB01 GC01 GD01 GE01 HH01 HH03 HH05 HH07 HH09 HH11 HH13 HH15 HH17 HH20 JJ01 JJ03 JJ05 JJ07 JJ10 KK01 KK03 KK05 KK07 KK10 MM07 MM12 NN26 PP13 PP14 PP15 PP16 5C094 AA60 BA31 CA19 DA15 EA04 EA05 EB02 EC04 FB02 FB15 GB10 JA01